

Wyniki konkursu plastyczno-technicznego „Maska na Halloween”.

W kategorii klasy drugiej:

Pierwsze miejsce zajęła Helena Gajewska;

Drugie miejsce zajęła Beata Burdyka;

Trzecie miejsce zajął Maurycy Okrasko.

W kategorii klasy trzeciej:

Pierwsze miejsce zajęła Lena Hojda;

Drugie miejsce zajęła Nina Goliusova;

Trzecie miejsce zajęła Ewa Lesiak.

W kategorii klasy czwartej i piątej:

Pierwsze miejsce zajęła Konstancja Nalewajska;

Drugie miejsce zajęła Kamila Rostkowska;

Trzecie miejsce zajęła Zlata Isaieva.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!